PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-181306

(43) Date of publication of application: 21.07.1995

(51)Int.CI.

G02B 5/00

G02B 5/02

G02B 5/30

(21)Application number : **05-346213**

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing:

21.12.1993

(72)Inventor: SHIYOUDA TAKAMORI

KOBAYASHI SHIGEO

(54) NON-GLARE LAYER AND ITS SHEET, POLARIZING PLATE AND ELLIPTIC POLARIZING PLATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve a hard coating properly, a glare-proof property, and resolution by forming a fine uneven structure provided with the specific number of projecting parts, each of which has the specific height when the adjacent recessed part bottom is employed as a reference. CONSTITUTION: In a non-glare sheet, a non-glare layer 1 is arranged on at least one side of a transparent film 2. Complying with necessity, an adhesive layer 3 is arranged. In this case, the non-glare layer 1 consists of a hard coating of ultraviolet hardened resin containing transparent particles with an average particle diameter of I-2μm by means of a coal tar counter method, and at least one side of the layer is formed into a fine uneven structure, which has 5-20 pieces of projecting parts with the height of 0.5-2µm per 100µm square when the adjacent recessed part. bottom is employed as a reference. As the transparent particles, proper particles, which exhibit transparency in the ultraviolet hardened resin hard coating and have an average particle diameter of 1-2μm by means of a coal tar counter method, are used. In general, particles consisting of silica, alumina, titania, zirconia, or the like are used.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

06.08.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2002-17276

rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山東公開番号

特開平7-181306

(43)公開日 平成7年(1995)7月21日

(51) Int.CL ⁶		織別紀号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所
G02B	5/00	Z			
	5/02	В			
	5/30				

審査請求 未請求 菌求項の数6 FD (全 5 円)

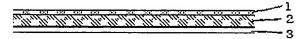
(21)出癩番号	特顯平5−346213	(71)出顧人 000003963
		日求電工株式会社
(22)出験日	平成5年(1993)12月21日	大阪府淡木市下穂積1丁目1番2号
		(72) 発明者 正田 位守
		大阪府敦木市下巷積1丁目1番2号 日東
		電工株式会社内
		(72) 発明者 小林 茂全
•	•	大阪府数本市下磁積1丁目1番2号 日東
		電工練式会社內
		(74)代理人 弁理士 藤本 勉
	•	
		i

(54) 【発明の名称】 ノングレア函並びにそのシート、編光板及び楕円編光板

(57)【要約】

【目的】 防眩性、解像性及びハードコート性に優れる。フィラー配合方式のノングレア層を得ること。 【構成】 コールターカウンター法による平均粒径が1~2μmの適明微粒子を含有する繁外線硬化樹脂の硬化皮膜(1)からなり、その少なくとも片面が瞬後の凹部底を基準とした高さが0.5~2μmの凸部を100μm角あたり5~20個有する微細凹凸構造に形成されてなるノングレア層。

【効果】 製造効率に優れるノングレア層であり、視認性に優れた表示装置等を容易に形成できる。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 コールターカウンター法による平均粒径 が1~2 μπの透明微粒子を含有する紫外線硬化樹脂の 硬化皮膜からなり、その少なくとも片面が隣接の凹部底 を基準とした高さが0.5~2 μmの凸部を100 μm角 あたり5~20個有する微細凹凸標道に形成されてなる ことを特徴とするノングレア層。

1

【請求項2】 透明微粒子がシリカ粒子であり、硬化皮 膜の厚さが2~20 umである請求項1 に記載のノング レア層。

【請求項3】 表面の平均水準を基準とした高さが0. 2μπ以上の凸部を100μm角あたり80個以上有する 微細凹凸構造に形成されてなる請求項1に記載のノング レア層。

【請求項4】 請求項1~3に記載のノングレア層を透 明フィルム上に有することを特徴とするノングレアシー ١.

【請求項5】 請求項1~3に記載のノングレア層を片 側表面に有することを特徴とする偏光板。

側表面に有することを特徴とする楕円偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、防眩性、解像性及び耐 損傷性等のハードコート性などに優れて種々の視認装置 等に好適なノングレア層並びにかかる層を有するシー ト、偏光板及び楕円偏光板に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、サンドブラスト方式、エンボス加 工方式(特公平4-59605号公報)、シリカ粒子の 30 配合方式(特公昭63-40283号公報)などの種々 の方式で表面を微細凹凸構造化したシート等からなるノ ングレア層が提案されている。かかるノングレア層は、 液晶表示装置やベン入力式表示装置等の視認装置などに おける表示面に適用して反射光による眩しさの発生の筋 止を目的とするものであり従って防眩性が要求されるも のであるが、本来の表示像の視認を不可能としては意味 のないものとなることから表示像の一定以上の解像度を 維持する性能も要求される。さらに表示面の表面に適用 されるものであることより傷付きにくさ等のハードコー 40 ト性なども要求される。

【0003】しかしながら、従来のノングレア層にあっ ては前記した防眩性、解像性及びハードコート性の全て を満足させることが困難な問題点があった。すなわち凹 凸緯道の微細化と平準化 (滑らかさ) により防眩性と解

ものも提案されているがヘイズ値の上昇を招いて解像度 が低下する難点がある。

【0004】前記に鑑みて中心線平均組さが0.05~ 4 μπの凹凸を100~500 μπの凹凸間ビッチで 形成したものも提案されているが(特開昭63-298 201号公報)、かかる方式をフィルム加工方式のもの に適用した場合にはフィルム素材の副約からハードコー ト性を満足させることが困難であり、シリカ粒子の配合 方式のものに適用した場合。すなわちシリカ粒子の含有 10 畳を少なくした場合には光沢度が上昇して防眩性の向上 効果に乏しく、また表示像の視認性も低下する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、防眩性、解 像性及びハードコート館に優れる、フィラー配合方式の ノングレア層の開発を課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、コールターカ ウンター法による平均粒径が1~2μmの適明微粒子を 含有する紫外線硬化樹脂の硬化皮膜からなり、その少な 【請求項6】 請求項1~3に記載のノングレア層を片 26 くとも片面が隣接の凹部底を基準とした高さが0.5~ 2 μmの凸部を1() 0 μm角あたり5~2()個有する微細 凹凸構造に形成されてなることを特徴とするノングレア 層を提供するものである。

[0007]

【作用】透明微粒子含有の紫外線硬化樹脂皮膜からなる ノングレア層とすることでハードコート性に優れるもの が形成できる。また前記の微細凹凸構造とすることで理 由は不明であるが防眩性と解像性に優れるノングレア層 とすることができる。

[0008]

【実施例】本発明のノングレア層は、コールターカウン ター法による平均粒径が1~2 μmの透明微粒子を含有 する紫外線硬化樹脂の硬化皮膜からなり、その少なくと も片面が隣接の凹部底を基準とした高さが(). 5~2 μ nの凸部を100μm角あたり5~20個有する微細凹凸 構造に形成されたものからなる。

【0009】繁外線硬化型の樹脂としては、例えばアク リル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ 系。シリコーン系等のモノマーやオリゴマーに繁外級重 台開始剤を配合したものなどの適宜なものを用いること ができる。好ましく用いうるものは、 例えば紫外線重合 性の官能基を3~6個有するアクリル系のモノマーやオ リゴマーなどからなる、適用対象の支持体との密着性、 ハードコート性、透明微粒子の分散性、透明性などに優 れるものである。

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/we... 11/7/2005

ドコート性等の点よりシリカ粒子、特に二酸化珪素の台 成粒子が好ましく用いうる。なお酸化塩、酸化インジウ ム、酸化カドミウム、酸化アンチモン等の導電性の透明 微粒子なども用いうる。なお透明微粒子の平均粒径が1 μm未満では微粒子の埋役で凹凸構造の表面が形成しに くくなり、2 μ mを超えると凹凸構造の起伏が大きくな りすぎて解像度が低下しやすくなる。

【①①11】透明微粒子の使用置は、紫外線硬化型の樹 脂100重量部あたり、4~20重量部が一般的であ る。その使用室が前記範囲外では目的の微細凹凸構造を 10 ルムは、例えばポリエステル系樹脂。アセテート系樹 形成しにくい。好ましい透明微粒子の使用量は、紫外線 硬化型の樹脂100重置部あたり5~15重置部。就中 6~12重置部である。

【0012】形成する硬化皮膜の厚さは、2~20 um が好ましい。その厚さが2 μπ未満では支持体との密着 性、ハードコート性に乏しい場合があり、20μm超え ると表面の凹凸構造がなだらかなものとなりやすく目的 の凹凸構造が形成しにくくなる場合がある。

【0013】本発明のノングレア層は、視認側となる少 なくとも片面が所定の微細凹凸構造に形成されたもので 20 あるが、その形成は、例えば紫外線硬化型の樹脂と所定 畳の透明微粒子を必要に応じ溶媒を用いて混合し. その 復合分散液を適用対象面等の適宜な支持体上に塗布し、 紫外線で硬化処理して透明微粒子含有の紫外線硬化樹脂 からなる硬化皮膜を形成する方法などにより行うことが できる。

【0014】混合分散液の塗布は、ワイヤーバー方式や ドクターブレード方式、ディッピング方式やスピンコー ト方式などの適宜な方式で行うことができ、その場合に 均一厚塗布を目的とした道例の塗布操作で目的の微細凹 30 凸構造を形成することが可能である。また塗布後、紫外 線で硬化処理するまでの時間も通常の硬化処理操作に進 じることができ、本発明では透明微粒子の含有に基づい て微細凹凸構造が形成されるため塗布乾燥より1時間経 過した後における硬化処理方式も採ることができる。目 的とする微細凹凸構造の形成には、透明微粒子の配合量 とその混合分散液の塗布厚の制御による最適化がより有 効である。

【①①15】防眩性や解像性等の点よりノングレア層の 好ましい機細凹凸構造は、隣接の凹部底を基準とした高 40 さがり、5~2 μmの凸部を100μm角あたり5~20 個有するものである。また表面の平均水準を基準とした 高さが0.2 μ両以上の凸部を100μm角あたり80個 以上有する微細凹凸標造も好ましい。

【0016】本発明のノングレア層は、表示装置や計器

【①①17】本発明のノングレアシートは、当該ノング レア層を透明フィルムの少なくとも片側に設けたもので ある。その例を図1に示した。1がノングレア層、2が 透明フィルムである。なお3は必要に応じて設けられる 接着剤煙である。かかるノングレアシートは、防眩を目 的とする面に接着する方式などにより適用されるが、表 示装置等の既成物品への適用や湾曲面あるいは大面積面 等への適用が容易な利点を有している。

【①①18】ノングレアシートの形成に用いる透明フィ 脂。ポリエーテルゲルホン系樹脂、ポリカーボネート系 樹脂。ポリアミド系樹脂。ポリイミド系樹脂、ポリオレ フィン系樹脂。アクリル系樹脂などの適宜なプラスチッ クで形成されていてよく、ポリエステルやトリアセチル セルロースからなるフィルムの如く光透過率や強度に侵 れるものが好ましい。厚さは適宜に決定でき、通例1mm 以下、就中10~500 µmである。

【りり19】本発明の偏光板又は楕円偏光板は、当該ノ ングレア層を片側表面に有するものである。従って図1 における透明フィルム2を偏光板又は楕円偏光板で置換 したものなどが例示できる。なお楕円偏光板は、偏光板 に位相差板を積層したものであり、ノングレア層は楕円 偏光板の外表面に位置する偏光板又は位相差板のいずれ に付設されていてもよい。本発明において偏光板。位相 差板については適宜なものを用いてよい。一般には、偏 光フィルムからなる偏光板。延伸フィルムからなる位相 差板が用いられる。

【0020】 偏光フィルムの具体例としては、ポリビニ ルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニル アルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体 系部分ケン化フィルムの如き親水館高分子フィルムにヨ ウ素及び/又は二色性染料を吸着させて延伸したもの、 ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの 脱塩酸処理物の如きポリエン配向フィルムなどがあげら れる。偏光フィルムの厚さは通例5~80 μηである が、これに限定されない。

【0021】用いる偏光板は、偏光フィルムそのもので あってもよいし、偏光フィルムの片側又は両側に透明保 護層を設けたものであってもよい。遠明保護層の形成に は、上記の透明フィルムで例示の如き透明性、機械的強 度、熱安定性、水分通蔽性などに優れるプラスチックな どが好ましく用いられる。

【①①22】偏光板と論層して楕円偏光板を得るための 位相差フィルムとしては、例えばポリカーボネート、ボ リビニルアルコール、ポリスチレン、ポリメチルメタク

(4)

【0023】なおノングレアシート、 偏光板又は精円偏光板は、例えばサリチル酸エステル系化合物、ベンゾフェノール系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物。シアノアクリレート系化合物。ニッケル語塩系化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式などにより紫外線吸収能をもたせたものであってもよい。

5

【0024】ノングレアシート、偏光板又は楕円偏光板には、適用対象への接着等を目的に必要に応じて接着剤層を設けることができ、その接着剤層の形成には、例えばアクリル系結着剤、ゴム系結者剤、シリコーン系結者 10剤等の結着剤やホットメルト系接着剤などの適宜なものを用いうる。透明性や耐候性等に優れるものが好ましい。接着剤層の付設は、塗工方式やセバレータ上に設けたものの移着方式など適宜な方式で行ってよい。なお接着剤層が結着層の場合には、実用に供するまでの間その表面をセバレータ等で保護しておくことが好ましい。

【0025】実施例1

平均粒径が1.8μmの台成シリカ粒子8部(宣置部 以下同じ)、繁外線硬化型のアクリルウレタン系オリゴマー100部及びベンゾフェノン3部を酢酸エチルと高 20速撹拌して間形分50重量%の複合分散液を調製し、それを厚さ50μmのポリエステルフィルムの片面にワイヤーバーにて塗布し酢酸エチルを蒸発させて厚さ10μmの塗布層を形成し、それを高圧水銀ランプにて光を積算光量で150mi/cmi照射して硬化処理し、ノングレアシートを得た。

【①①26】前記シートのノングレア層表面における微細凹凸構造を走査型電子顕微鏡で観察したところ。隣接の凹部底を基準とした高さが①、5~2μπの凸部を100μπ角あたり、平均で5、3個有していた。またこのノングレア層は鉛筆硬度2月のハードコート性を示し、ヘイズ値20の光拡散性を示した。さらにかかるシートを偏光板に接着しそれを液晶表示素子に接着したところ。解像性にも優れていた。なお前記ノングレア層の一走査ラインにおける表面形状を拡大したものを図2に示した。

【0027】実施例2

実施例1に進じて、ノングレア層表面の平均水準を基準 とした高さがり、2 μ m以上の凸部を100 μ m角あたり 104個有する微細凹凸構造のノングレアシートを得 た。このノングレア層は鉛筆硬度2Hのハードコート性* *を示し、ヘイズ値20の光拡散性を示した。さらにかかるシートを偏光板に接着しそれを液晶表示素子に接着したところ、解像性にも優れていた。

【0028】比較例1

平均粒径が4.5μmの合成シリカ粒子を5部用いたほかは実施例1に準じてノングレアシートを得た。このノングレア層表面における微細凹凸構造は、隣接の凹部底を基準とした高さが0.5~2μmの凸部を100μm角あたり、平均で2.3個有するものであり、ヘイズ値15の光拡散性で表面反射光の投影が実施例1のものに比べて強く、かかるシートを偏光板に接着しそれを液晶表示素子に接着したものにおける解像性にも劣って表示の画線における鮮明さに欠けるものであった。なお前記ノングレア層の一走査ラインにおける表面形状を拡大したものを図3に示した。

【0029】比較例2

平均粒径が4.5μmの合成シリカ粒子を5部用いたほかは実施例2に準じてノングレアシートを得た。このノングレア層表面における微細凹凸構造は、表面の平均水準を基準とした高さが0.2μm以上の凸部を100μm角あたり11個有するものであり、ヘイズ値15の光拡散性で表面反射光の投影が実施例2のものに比べて強く、かかるシートを偏光板に接着しそれを液晶表示素子に接着したものにおける解像性にも劣って表示の画線における鮮明さに欠けるものであった。

[0030]

【発明の効果】本発明によれば、筋酸性、解像性及びハードコート性に優れ、かつ製造効率に優れるノングレア 層を得ることができ、視認性に優れた表示装置等を容易 30 に形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ノングレアシート例の断面図。

【図2】 実施例 1 でのノングレア層の表面形状の拡大図。

【図3】比較例1でのノングレア層の表面形状の拡大図。

【符号の説明】

1: ノングレア層

2:透明フィルム

40 3:接着刹煙

【図1】

[図2]

23234323343345=

. AM MARKETERAME - 1518

(5)

特闘平7-181306

[図3]

